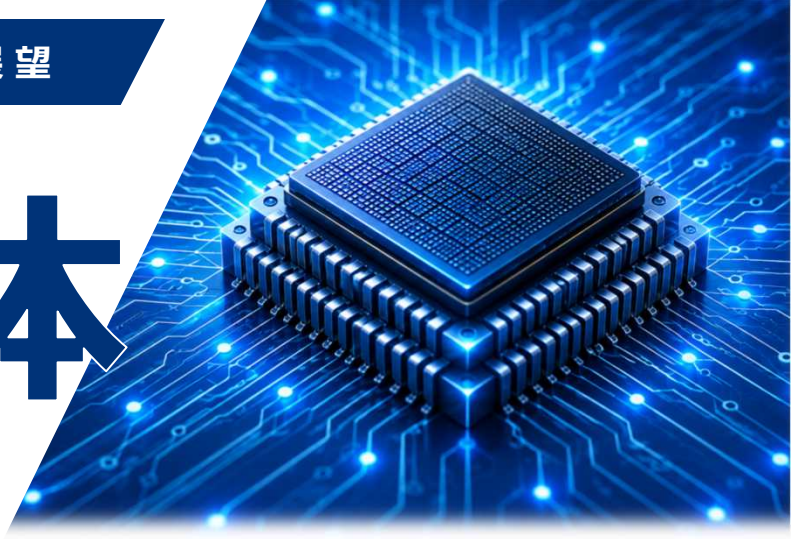
半導体技術の最前線と未来展望

令和8年度　山梨大学

半導体セミナー



半導体の最新動向と将来展望を学び、産学の交流を通じて次世代を担う人材の育成、
並びに半導体に関する人的交流を図ります。

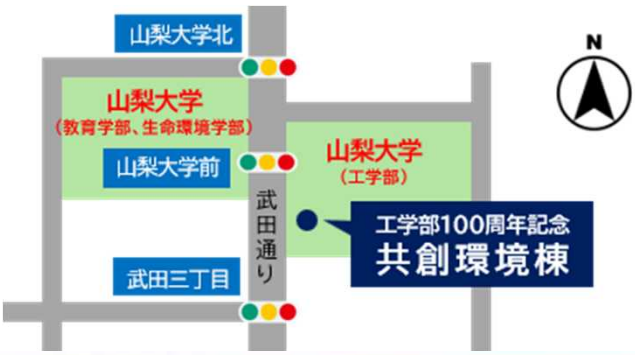
日時　2026年11月30日（月）
13:10～17:45（受付開始12：40）

会場　山梨大学工学部100周年記念
共創環境棟
2階・治ホール（HARU Hall）

定員　会場150名 / オンライン200名

参加費　無料（事前申込制）

対象　半導体関連企業の方、
公官庁・高等教育機関の方、学生など



お申込み方法

WEB申込（推奨）
右のQRコードから
お申込みください。

申込締切：2026年11月20日（金）17:00

プログラム（予定）

13:10～15:30

第1部　学術講演会

13:10～13:20　開会挨拶

13:20～13:40　講演①
我が国の半導体政策と関東地域における人材育成・確保等の取組
経済産業省関東経済産業局
地域経済部デジタル経済課　係長　遠藤　睦也　氏

13:40～14:25　講演②
半導体が支える社会と未来 － 深紫外LEDの社会実装へ
三重大学大学院工学研究科
電子情報工学専攻　教授　三宅　秀人　氏

休憩（15分）

14:40～15:25　講演③
先端ロジック半導体製造技術の最前線」
Rapidus株式会社シリコンテクノロジー本部
シリコンテクノロジー企画部　手塚　勉　氏

15:25～15:30　閉会挨拶

休憩（15分）

15:45～17:45

第2部　地元半導体関連企業のショート講演会

（講演企業）
ファスフォードテクノロジ株式会社 ／ 株式会社エノモト
株式会社牧野フライス製作所 ／ 株式会社加藤電器製作所
ミネベアパワーデバイス株式会社 ／ 株式会社ミラプロ
富士電機株式会社山梨工場 ／ 日本キヤリア株式会社
YITOAマイクロテクノロジー株式会社 ／ 株式会社オキサイド
ルネサスエレクトロニクス株式会社
住友電工デバイス・イノベーション株式会社
（順不同）

一般参加者用駐車場がありませんので、公共交通機関または近隣駐車場のご利用をお願いいたします。

主催　国立大学法人山梨大学
共催　一般社団法人電気学会

お問い合わせ先　山梨大学工学域支援課
☎055-220-8416（受付時間：平日9:00～17:00）